_{株式会社}国際技術開発センタ**-**

東京都千代田区内神田1-15-6藤井第二ビル

TEL03 - 3294 - 8061(代) FAX03 - 3294 - 8063

ニュースガイドNo, 10429

< 日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! http://www.itdc-patent.com

*最新の特許情報が満載!

貴金属メッキ方法と工程

[登録:公開編]平成21年(1年間) 72点

(税込価格) (本体価格)

 全文PDF CD-ROM版(抄録版付)
 ¥25,200 ¥24,000

 全文紙収録 B5製本版
 ¥25,200 ¥24,000

 CD-ROM版·B5製本版 一括購入
 ¥37,800 ¥36,000

<u>既刊関連セットのご案内</u> (本					(本体価格)
No,10293	登録·公開	貴金属メッキ方法と工程	平.20	78点	¥ 25,800
No,10157	″	<i>''</i>	平.19	88点	¥27,500
No,10047	"	<i>II</i>	平.18	89点	¥ 27,700
No,9920	"	<i>II</i>	平.17	84点	¥ 25,800
No,9787	"	<i>II</i>	平.16	87点	¥ 23,400
No,9642	"	<i>II</i>	平.15	76点	¥ 17,700
No,9443	"	<i>II</i>	平.14	76点	¥ 17,700
No,9255	"	<i>II</i>	平.13	74点	¥ 19,000
No,9036	"	<i>''</i>	平.12	66点	¥ 23,100
No,8811	"	<i>II</i>	平.11	76点	¥ 26,600
No,8592	"	<i>''</i>	平.10	75点	¥ 27,000
No,8350	"	<i>II</i>	平.9	74点	¥ 26,700
No,8087	公告·公開	<i>''</i>	平.8	66点	¥ 23,400
No,7949	"	<i>''</i>	平.7	72点	¥ 25,300
No,7796	"	<i>II</i>	平.6	69点	¥ 24,800
No,7672	"	<i>II</i>	平.5	64点	¥ 23,700
No,8503	"	装飾用パラジウムメッキ方法	平.5-9	53点	¥ 20,700
No,8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点	¥ 27,800
No,8298	"	ノン・シアン・メッキ方法と浴の組成	平.1-8	68点	¥ 29,700
No,8295	"	メタルアレルギー防止メッキ方法	平.5-8	62点	¥ 26,800

^{*}お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お申込書

会社名	ご注文内容		
所属部署名	<u>ニュースガイドNo,</u> <u>題名</u>	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
担当者名	E-mail:	合計¥	
	TEL:	FAX:	
<u>住所∶</u> 〒	•		

貴金属メッキ方法と工程 No.10429

[登録·公開編] 平成21年(1年間) 72点

B5製本版

¥25,200 (全て税込価格)

(CD-ROM版·B5製本版 一括購入

¥ 37 800)

¥ 25,200

CD-ROM版

24 可動接点用銀被覆複合材料およびそ の製造方法

25 可動接点用銀被覆複合材料およびそ の製造方法 古河電気工業株式会社

古河電気工業株式会社

49 極薄めっき層およびその製造方法

(CI	D-ROM版·B5製本版	一括購入 ¥37,800)	
1 電子部品およびその製造方法	松田産業株式会社	26 可動接点用銀被覆複合材料およびそ の製造方法	古河電気工業株式会社
2 電解金めっき液及びそれを用いて得ら れた金皮膜	日本高純度化学株式会社	27 耐食導電被覆材料及びその用途	日本カーリット株式会社
3 バンプ形成用非シアン系電解金めっき 浴及びバンプ形成方法	エヌ・イーケムキャット株式 会社	28 多孔質体表面のめっき方法	トヨタ自動車株式会社
4 バンプ形成用非シアン系電解金めっき 浴及びバンプ形成方法		29 金属層の電解析出のための方法	アトーテヒ ドイッチュラント ゲゼルシャフト ミット ベ シュレンクテル・・・
5 バンプ及びバンプ形成方法	エヌ·イーケムキャット株式 会社	パラジウム - コバルト合金めっき液、パ 30 ラジウム - コバルト合金被膜の形成方 法及びパラジウム - コバルト・・・	有限会社 サンユー
6 金含有部分めっき用めっき液	エヌ・イーケムキャット株式 会社	チタンアルミナイドを主成分とする金属 31 間化合物合金の基材表面を腐食に対 して保護する方法	
7 金属メッキ組成物および方法	ローム・アンド・ハース・エレ クトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー:	32 金めっき皮膜の封孔処理剤およびその利用	四国化成工業株式会社
8 金めっき構造体の製造方法	トヨタ自動車株式会社	メッキ方法およびその方法により製造さ 33 れたメッキ皮膜を備えたメッキ品および メッキ液	
9 銀めっき方法	株式会社大和化成研究所	34 めっき層構造とその製造方法	株式会社村田製作所
10 基体上に金属層を堆積させるための メッキ浴および方法	ローム・アンド・ハース・エレ クトロニック・マテリアルズ, エル . エル . シー .	35 ロジウム積層体およびその製造方法ならびにコンタクトプローブ	住友電気工業株式会社
11 基体上に金属層を堆積させるための メッキ浴および方法	ローム・アンド・ハース・エレ クトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー.	36 スルーホールフィリング方法	新日本無線株式会社
12 ルテニウム - パラジウム合金めっき物 およびその製造方法	日鉱商事株式会社	37 密着性の促進	ローム・アンド・ハース・エレ クトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー.
金属ロジュウムと金属レニュウムの合金 13 を、電解技術を用いて、造られる合金 薄膜を、提供する。	共栄メタル株式会社	38 電気化学的に堆積されたインジウム複合体	ローム・アンド・ハース・エレ クトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー.
14 電解合金めっき液及びそれを用いる りっき方法	関東化学株式会社	39 PRパルス電解めっきの計測装置	新光電気工業株式会社
15 バックグラウンドめっきを抑制する方法	ローム・アンド・ハース・エレ クトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー.	40 めっき物の製造方法及び電気めっき 方法	旭鍍金株式会社
貴金属の電気メッキ方法、貴金属担持 16 導電性材料、固体高分子型燃料電池 用電極及び固体高分子型燃料電池		41 めっき液及び電子部品	石原薬品株式会社
貴金属の電気メッキ方法、貴金属担持 17 導電性材料、固体高分子型燃料電池 用電極及び固体高分子型燃料電池	株式会社ブリヂストン	42 めっき被覆部品及びその製造方法	ソニー株式会社
貴金属の電気メッキ方法、貴金属担持 18 導電性材料、固体高分子型燃料電池 用電極及び固体高分子型燃料電池	株式会社ブリヂストン	43 電気接点部品用金属材料	古河電気工業株式会社
錫 - 銀 - 銅 - ニッケル含有めっき液及 19 びこれを用いて形成された錫 - 銀 - 銅 - ニッケル含有のっき被膜	株式会社新菱	44 コーティング方法	株式会社東芝
エピタキシャル膜形成用配向基板及び 20 エピタキシャル膜形成用配向基板の表 面改質方法		45 リードフレーム	株式会社三井ハイテック
21 電解技術を用いて、金属ゲルマニウム の薄膜を形成する方法	株式会社プライマリー	46 めっき部材	株式会社大和化成研究所
最表層として銀合金層が形成された銅 22 または銅合金部材およびその製造方 法	DOWAメタルテック株式会 社	金属模様または金属文字を有する曲 47 面または平面体の製造方法およびそ れによる曲面または平面体	株式会社秀峰
法 貴金属ナノ構造体及び電気化学リアク 23 ター	独立行政法人産業技術総 合研究所	48 電子部品の表面処理方法	日本メクトロン株式会社

以下23点省略

DOWAメタルテック株式会